Sistemi chimici per vuoto NT — Vacuubrand

Sistemi chimici per vuoto NT. Design compatto, pronti all'uso, non richiedono set-up. Costruiti in materiali ad elevata resistenza chimica. Funzionamento silenzioso.
- 100% pompaggio di gas senz'olio
- trappola gas come standard per lavori con vapori condensabili
- buon vuoto finale perfino con trappola gas
- alta tolleranza vapore per acqua e solventi
- lunga durata, bassa manutenzione.

Caratteristiche:
2AK: trappole ingresso e uscita
AK + EK: trappola ingresso, condensatore vapori esausti
PC 510 NT(doppio stadio) / 610 NT(triplo stadio): con AK + EK; 1 porta per vuoto controllata elettronicamente
PC 511 NT (doppio stadio) / 611 NT (triplo stadio): con AK + EK; 1 porta per vuoto controllata elettronicamente e 1 controllata manualmente
PC 520 NT(doppio stadio) / 620 NT (triplo stadio): con AK + EK; 2 porte per vuoto controllate elettronicamente.



Caratteristiche ed applicazioni:
Senza controllo del vuoto:
MZ 2C NT+2AK:
es. filtrazione, distillazione senza condensazione in uscita
MZ 2C NT +AK+EK:
unità adatte per un ampio range di applicazioni per il singolo utilizzatore es. gel drying, vuoto per gel che sono stati preventivamente seccati usando pompe a getto d'acqua, es. sequenze di gel, SDS-PAGE, fino al 10%. Per solventi con basso punto di ebollizione.
MD 1C +AK+EK:
configurazione salva spazio singolo utente con vuoto finale 2mbar. per solventi alto bollenti.
MD 4C NT + AK+EK:
maggiori o multiple applicazioni (es. molte gel-dryier) in una linea di vuoto locale (VACUU·LAN®). Vuoto finale 1.5 / 3 mbar. Per solventi ad alto punto di ebollizione e/o gradienti gel, SDS-PAGE >10%.
MV 10C NT +EK:
Pompa a diaframma a 4 stadi con condensatore per vapori esausti.

DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS

Vuoto finale 0.9 mbar. Per necessità di vuoto finale e velocità di pompaggio particolarmente elevate in laboratori chimici, impianti pilota o piccole unità produttive.

Con controllore di vuoto:

PC 510 NT / 511 NT:

unità adatte per un ampio range di processi in laboratori chimici, es. tutti i classici solventi basso bollenti. Vuoto finale 7 / 12 mbar.

Il PC 511 NT ha una porta addizionale per il vuoto controllata manualmente.

PC 610 NT / 611 NT:

unità adatte per generazione e controllo del vuoto fino ad un vuoto finale di 1.5 / mbar, includendo solventi ad alto punto di ebollizione.

Il PC 611NT ha una porta per vuoto addizionale, controllata manualmente.

PC 520 NT / 620 NT:

unità di pompaggio chimico sincro con due indipendenti controllori del vuoto, per seguire due processi separati.

PC 520 con vuoto finale 7 / 12 mbar, PC 620 NT con vuoto finale 1.5 / 3 mbar.

Code	Description	Packaging
LLG06234067	Pompa da vuoto a membrana MZ 2C NT +AK+EK, 33,33/38,33 L/min, 7/12 mbar	1 pz
LLG09880828	Pompa da vuoto MD 1C +AK+EK, spina CEE, portata 21,70/25 L/min	1 pz
LLG09880832	Pompa da vuoto MZ 2 C NT +2 AK, spina CEE, portata 33,30/38,30 L/min	1 pz
LLG09880837	Pompa da vuoto MD 4C NT +AK+EK, spina CEE, portata 56,60/63,30 L/min	1 pz

Code	Description	Packaging
LLG09880844	Pompa da vuoto MZ 2C NT +2AK, spina CH, portata 33,30/38,30 L/min	1 pz
LLG09880921	Pompa da vuoto MZ 2C NT +AK SYNCHRO +EK, spina CEE, 33,30/38,30 l/min	1 pz
LLG09880922	Pompa da vuoto MZ 2C NT +AK SYNCHRO +EK, spina CH, 33,30/38,30 l/min	1 pz
LLG09880923	Pompa da vuoto MZ 2C NT +AK+EK, spina CH, 33,30/38,30 l/min	1 pz
LLG09880924	Pompa da vuoto MD 4C NT +AK+EK, spina CH, 56,60/63,30 l/min	1 pz
LLG09880925	Pompa da vuoto MD 1C +AK+EK, spina CH, 21,70/178 l/min	1 pz
LLG09880968	Pompa da vuoto MD 12C NT +AK+EK, spina CEE, 185/205 l/min	1 pz
LLG09880969	Pompa da vuoto MD 12C NT +AK+EK, spina CH, 185/205 l/min	1 pz
LLG09880970	Pompa da vuoto MD 12C NT +AK+EK, spina UK, 185/205 l/min	1 pz
LLG09880976	Pompa da vuoto MV 10C NT +EK Portata 9,5/10,7 m^3 h	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System